

2013年7月17日

【報道関係各位】

シリコンスタジオ株式会社

シリコンスタジオ「GTMF2013」出展概要
今回の講演では『YEBIS 2』を使った
次世代向けポストエフェクト実践テクニックをご紹介します

エンターテインメント業界向けにデジタルコンテンツ関連ビジネスを展開するシリコンスタジオ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：寺田健彦）は、2013年7月19日（大阪会場：KKR HOTEL OSAKA）、7月23日（東京会場：KKR HOTEL OSAKA）に開催されるゲーム開発者向けツール & ミドルウェアの総合展示会「Game Tools & Middleware Forum 2013」の講演・展示内容についてお知らせ致します。



■ **講演について**

DX9 世代の現行機ではプリレンダムービーでしか表現できなかった美しいレンズエフェクトも、DX11 世代の次世代機ならリアルタイム CG でも表現できるようになります。世界で唯一のポストエフェクト専用ミドルウェア YEBIS 2 は、次世代機で求められる多種多様なリアルタイムレンズエフェクトを極めて高いレベルで容易に実現できる製品です。

今回の GTMF2013 では、次世代機の登場により注目が高まるレンズエフェクトを、YEBIS 2 を使って今すぐ作り出せる実践的なテクニックをご紹介します。

■ **展示について**

ポストエフェクトミドルウェア『YEBIS 2』を展示致します。製品担当エンジニアも常駐しておりますので技術的なご質問にも対応可能です。

■ **展示製品の概要**

ポストエフェクトミドルウェア『YEBIS 2』

『YEBIS 2』は、3D/2D のグラフィックスに対し、グレア表現、レンズエフェクト（光学シミュレーショ

ン)、フィルム/感光効果、カラーコレクション、アンチエイリアスなどのポストエフェクトを掛けること
ができるポストエフェクトミドルウェアです。

[公式ウェブサイト]

<http://www.siliconstudio.co.jp/middleware/yebis/jp/>

■ 出展概要

イベント名称	GTMF2013(Game Tools & Middleware Forum 2013)
公式サイト	http://www.info-event.jp/gtmf2013/regist/
開催日	大阪開催：2013年7月19日(金) 東京開催：2013年7月23日(火)
展示会場について	大阪会場：KKR HOTEL OSAKA 東京会場：秋葉原 UDX

■ 本リリースに関するお問い合わせ先：

シリコンスタジオ株式会社
コーポレートパブリックリレーションズ
担当： 山下
Tel : 03-5488-7070
E-Mail : pr@siliconstudio.co.jp

※YEBIS は、シリコンスタジオ株式会社の登録商標です。

※その他記載されている名称は各社の商標または登録商標です。